DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004416821

WPI Acc No: 1985-243699/198540

XRPX Acc No: N85-182400

Metallic polygon-rotating mirror - has aluminium substrate and intermediate coating followed by high reflectivity coating

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Inventor: TANIGUCHI Y

Number of Countries: 003 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date DE 3509942 19850926 DE 3509942 Α Α 19850319 198540 JP 60195502 19851004 JP 8451224 Α Α 19840319 A LSP US 4643518 19870217 US 85710061 Α Α 19850311 198709 DE 3509942 С 19920521 DE 3509942 Α 19850319 199221

Priority Applications (No Type Date): JP 8451224 A 19840319 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 3509942 Α 13

DE 3509942 С 5 G02B-001/00

Abstract (Basic): DE 3509942 A

The polygon-rotating mirror consists of a metal part made of Al or Al alloy, a thin coating of at least one metal from Cr, W, Ni followed by a thin coating of metal with a high reflection capability from at least one from An, Ag and Cn.

The reflection capabilities are further improved by coating further with a dielectric or non-conducting thin film of at least two layers. Esp. four layers can be produced from alterations A/203 and TiO2 coatings showing low and high fracture indices The first thin coating in Cr and the reflection coating in Cn.

USE/ADVANTAGE - Copying or facsimile device or laser printer. Has excellent reflection capabilities and is free from corrosion and has excellent durability.

0/3

Abstract (Equivalent): DE 3509942 C

The rotary reflector of Al or its alloy has a metal base layer, a second reflecting metal layer and a third dielectric transparent layer as protection and to enhance the reflection. The metal base layer (2) should be from the group Cr to W, the metal reflecting layer (3) is from the group Au, Ag and Cu and the transparent layer comprises two or four thin films (4) composed alternately starting from the metal layer (3) of Al2O3 and TiO2.

Pref. the high-reflecting metal layer is 80 nm thickn and the films thickness is an uneven multiple of one quarter of the incident light wavelength. Both metal layers and the individual films are vaporised on in vacuo.

USE/ADVANTAGE - Photography. Reflector has high reflectance, withstands corrosion and handles robustly.

Abstract (Equivalent): US 4643518 A

The rotational polygon mirror comprises a metallic member formed of aluminium or an alloy and a thin film disposed on the metallic member and is formed of at least one of chromium, tungsten and nickel. A metallic second thin film, of high reflection factor, is disposed on the first thin film and is formed of at least one of gold, silver and copper, and a thin film having at least two layers of dielectric material disposed on the metallic second thin film.

The dielectric thin film has, in successive order from the metallic second thin film, two or four alternate layers of dielectric material of low refractive index and high refractive index.

ADVANTAGE - Has high reflection factor and improved durability. (4pp)n

Title Terms: METALLIC; POLYGONAL; ROTATING; MIRROR; ALUMINIUM; SUBSTRATE; INTERMEDIATE; COATING; FOLLOW; HIGH; REFLECT; COATING Derwent Class: P81; S06; T04; V07; W02

International Patent Class (Additional): G02B-001/10; G02B-005/08;

G02B-026/10

File Segment: EPI; EngPI
Manual Codes (EPI/S-X): S06-A03B; T04-G04; V07-K05; W02-J01

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭60-195502

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月4日

G 02 B 5/08 // G 02 B 26/10

102

7036-2H 7348-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

母発明の名称 金属回転多面鏡

②特 顧 昭59-51224

娋

**砂出 願 昭59(1984)3月19日** 

砂発 明 者

谷口

\*\*\*\*

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑪出 顒 人 キャノン株式会社

砂代 理 人 弁理士 若 林 忠

101 <u>201</u> <del>2</del>0

1 発明の名称

金属间転多面鏡

- 2 特許請求の恥囲
  - 中 若は金属の鉄面上に、装業材金属よりも高反射率を有する金属の海膜が形成されており、更にその上に、少なくとも2層の誘導体の薄膜が形成されていることを特徴とする、金属回転多面鉄。
  - (3) 案材金属がアルミニウム・制等の軟質金属であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の金属同転多面貌。
  - (4) 素材金属の鏡面と、玻璃反射率金属薄膜との間に、更にクロム、タングステンまたはニツケルの溝膜が形成されている等許請求の範囲第1 項記載の金属回転多面鏡。
  - 回 前記高反射率金属資膜が金、銀または銅の薄膜である等点請求の範囲第1項記載の金属回転 を面積。
  - 151 形成されている誘電体の薄膜が、金属反射膜

側から、低銀折準、高限折率の2階もしくは + 酶の誘用体交互層である特許請求の範囲第1項 記載の金属同転多面鏡。

- (6) 前記案材金属がアルミニウムであり、前記高 支射率金属薄膜が絹の薄膜であり絹の薄膜の下 はクロムの薄膜が形成されており、絹の筋膜の 上には A ℓ, O, の薄膜と T i O, の薄膜とが、この 順に交りに 2 随もしくは 4 略形成されている特 ・ 倉譜表の範囲第 3 項記載の金属回転を面積。
- 3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は複写機、ファクシミリ、レーザ・ピーム・ブリンター等の反射機として用いられる回転 多面鏡に関し、更に非しくは少なくともな故金属よりも反射率が高くかつ朝久性に優れた金属回転 多面鏡に関するものである。

( 好展技術 )

複写機、ファクシミリ、レーザ・ビーム・ブリンター等において、高精度の反射面を有する回転 多面鏡を使用するものがある。このような回転も 前線は、一般に Al.Co 等の軟質金属素材のダイ アモンド切削加工等によつて作られているが、こ れらの金属材料は、外部雰囲気に対して化学変化 を受けらい材料であることはよく知られている。 倒々ば A C は酸化により表面に A G O 、触を作り反 皇帝を上げる。また Cir は化学的に反応しやすく 放化・形式をおしやすい。さらは、こうした金属 は非常に収らかいために、切削箱面を、拭くとい りようた機械的接触に対して表面の損傷を顕著に 受けやすいものである。また、近春外光の半導体 シーザが光源とした場合、回転多面鏡の高速回転 は対して反射光のエネルギーを高める必要から、 老面積の反射をは高い必要がある。これらの問題 の解決策として従来は誘電体の単層膜もしくは多 **昭晓を保護膜、増反射膜として、真空蒸着等の手** 段により金属鏡面上に形成することが行なわれて いた。しかし、このような対策では、その腱強度。 鏡面へと思治性。化学的安定性などの耐久性はま だぶんだで、また金銭器材が30 の場合は、この ような対策を行なってもまだ反射率の不足が問題

として残つていた。

## (発明の開示)

本発明の目的は、上述の問題点を解決し、射久性に富み、しかも反射率が主分に高く、同時に同転条面鏡の高速回転による人射光の角度依存性をもコントロール可能な金属回転を面接を提出することである。

本発明は、素材金属の鏡面を2. 含くに定塞よりも高反射運を行する金属の薄膜が形成されており、更にその上に、少なくとも2. 所の透電体の薄膜が形成されていることを映像とする、金属国鉄多面鏡である。

## (発明を実施するための最良の形態)

本発明に用いる素材金属は、アルミュウム・個などの軟質金属であることが、その復演加工が容易なので好ましい。 環面加工は、通常有材の外周をタイアモンド切削加工により行なる。

銀面上に形成する監督金城上の主高収削率を有 する金城の勘膜としては、監督金城がアルミニウ ムの場合は金、銀または銅の階級が、監督金城が

組の場合は金ずた圧毀の海腰が好ましく、膜厚は 800 Å以上が好ましい。海膜の形成方法としては、 普通真空 寒療により行なう。即ち鏡面を化学的に 充分秩序したのち、真空蒸濁装置内でイオンボン パードノント等のイオン衝撃による秩序を行ない、 更に鏡面のクリーニングを行なつたのち薄膜をそ の表面に蒸棄する。

その上次形成されている精器体の薄膜は鏡面の保護と環境制とを目的とするものであるが、通常、金融反射機側から、低層折準、高層折率の交互層をなしており、2 層をしくは4 層の交互層であることが好ましい。低層折率の誘電体材料としては、MxFx、100、A60、75が、高層折率の誘電体材料としては、2 r O, TiO, CeO, SiO 等が好ましい。金属反射镜の誘電体多層膜による特度射ましい。金属反射镜の誘電体多層膜による特度射出による特別には、K.C.ParK;Applied Optics,Vol.3。 物で、1964 等に詳しく記述されており、誘電体の腕厚は、ともらの層についても光学的膜厚即ちん下の前段は、ともらの層についても光学的膜厚即ちん下の高数倍を基本としているが、異体的には所望するの様で反射率が最大で、かつ入射光に対す る角度依存性が小さくなるよう般態の最適化を関 る。 減微体解消膜の形成力はは、 再常真空 炭炎に (イインブレーテイング、スパッタリングをも含 む)により行なる。

表材金属の範面の腐食を防止し、具珍質面と高 反射和金属薄膜との密着性を向上する目的で、表 材鏡面と高反射準金属薄膜との間に、更にケロム、 タンケステンまたはエフケルの薄膜を設けること が好ましい。その膜壁は200~1000%の範囲が 行ましい。この薄膜の形成方はも、順感した高に 射準金属薄膜の形成の場合と同様の手頭の自空及 着法で実施するのが好ましい。

取下、実施例により本発明を更に説明する。第 上的は本発明の金属回転多面鏡の上出版例の電面 上の財膜の構成を説明するための画面模式図であ る。 点付上はそれ自身が高度射率を有するアルミ ニウムで、その表面はダイアモンド切削により低 面別工されている。 この鏡面を化学的に充分化作 したのち、確定从常装置内で、ナインボング、デ

特周昭60-195502(3)

語地のでリー・シグを行なつた。 疑而上に真密株 る法ででロムの海膜 2 を 1000Å 形成したのも、更 にその上に飼い海膜 3 を 1000Å、同様な方法で形 成した。次いで ABO。 の海膜 4 を光学的膜厚で 176 mm、TiOの海膜 5 を光学的膜厚で 207 mmを それぞれこの原に真空丛療法によりハード・コー ・イングして年発明の金属回転を面鏡を得た。

上記実施例の金属多面鏡の反射率側を、比較例としてアルミニウム異材の鏡面の反射率(1)と共に 第2段に示した。 前常使用される半導体レーザの 砂 長は、 780 ~ 790 mm であり、この成長 坂 射準 になって、アルニニウムは異常分散による反射率 低下がみられる。しかし、本発明のミラーの場合はこうした間頭も解決し、95 多別上の反射率を 付している。また、 回転多面鏡は使用時に高速回転するためにレーザ光の入射角が大きく変化する。前記実施例の金属多面鏡の鏡面における入射角と 収射平との関係の計算結果側を、 比較例として開降 前面の場合のそれ(1) お上に S10の薄膜 ごみ 対形成した場のそれ(1) な第3 図に示した。第

3 関において、 Rs 付及射率の S 成分を、 Rp 付及射率の P 成分をそれぞれ表わす。 進ま図から、本金明品では反射率および入射光の角形依存性が改善されていることが明らかである。

在に、耐久性については、まず耐溶剤付テストとして、アセナン・イソプロピル・アルコール、メクノールを用い、本発明による回転を面積の助土に変化が見られず、上分解溶剤性があることが酸性があることが酸性があることを変化が見られず、スコッチテープによる原性では、かられた。また、スコッチテープによる原性では、の結果も、刺激、クラック等の外観上の変化にないでは、45℃、相対器度自5年の恒温性保持にいては、45℃、相対器度自5年の恒温性保持にいては、45℃、相対器度自5年の恒温性保持にいては、45℃、相対器度自5年の恒温性保持によりでは、45℃、相対器度自5年の低温性保持によりには、45℃、相対器度自5年の低温性保持によりには、45℃、相対器度自5年の低温性保持によりには、45℃、40℃によるタメージも見られたかつた。

原上説明したように本発明の回転多面鏡は、光 学的には所望する故長で高反射率を存するととも

び、入射光の入射角度依存性も小さいという優れた光学的性質を持つている。さらに、耐溶剤性、耐湿性に優れるという化学的安定性に富むと同時で、密務性、耐寒耗性という物理的安定性にも優れている。従って本発明の回転を簡疑は実用的にさわめて有用である。

## 4. 网络四酚甲石级明

事主図は本発明の金属回転多面鏡の実施例の鏡 面上の海膜の構成を提明するための断面模式図で ある。

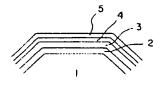
第2回は該宝廳側および比較側の鏡面反射電を おわすプラフであり、機能は被長を、たて軸は反射率を表わす。

報3図は該実施例および比較例の鏡面における ↑射角と受射率との関係を表わすグラフであり、 構動は入射角を、たて軸は反射率を表わす。

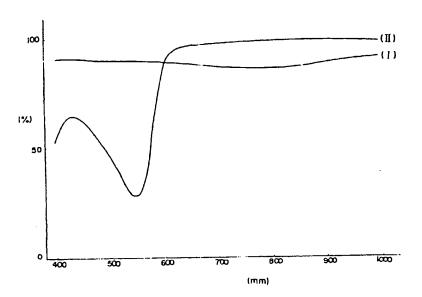
1……若村。 2……クロム海膜。

3 ……钢海膜。 4 …… AGO。海膜。

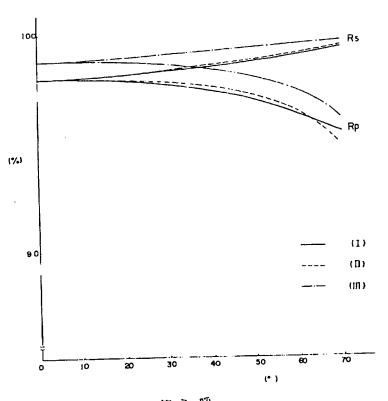
5 ······ TiGa 海膜。



第1図



第2図



第3区